#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

### (43) 国際公開日 2004年9月2日(02.09.2004)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 2004/074298 A1

(51) 国際特許分類7:

C07F 9/09, C08G

69/42, 18/32, 63/692, 73/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/001794

(22) 国際出願日:

2004年2月18日(18.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

(30) 優先権データ:

特願2003-040154

2003年2月18日(18.02.2003)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 学校法人 東海大学 (TOKAI UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒1510063 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目28番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長瀬 裕 (NA-GASE, Yu) [JP/JP]; 〒2591207 神奈川県平塚市北金目 1117 東海大学内 Kanagawa (JP). 奥 正敬 (OKU, Masataka) [JP/JP]; 〒2591207 神奈川県平塚市北金目 1 1 1 7 東海大学内 Kanagawa (JP). 石原 一彦 (ISHI-HARA, Kazuhiko) [JP/JP]; 〒1810011 東京都三鷹市井 口5丁目8番17号Tokyo (JP). 岩崎泰彦 (IWASAKI, Yasuhiko) [JP/JP]; 〒2060013 東京都多摩市桜ケ丘4丁 目32番7号 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田山 崎ビル6階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ÉS, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

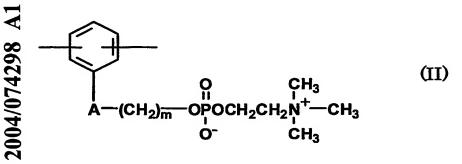
#### 添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOUND HAVING PHOSPHORYLCHOLINE GROUP, POLYMER THEREOF, AND PROCESS FOR PRODUC-ING THE SAME

(54) 発明の名称: ホスホリルコリン基を有する化合物、その重合体ならびにその製造方法



-NHCO-, -NR<sup>2</sup>-, and -CH<sub>2</sub>O-;  $R^2$  represents  $C_{1-6}$  alkyl; and m is an integer of 1 to 12.

(57) Abstract: A specific compound having a phosphorylcholine group; and a polymer characterized by containing at least 1 mol% repeating units having a phosphorylcholine group which are represented by the following general formula (II) and by having a number-average molecular weight of 1,000 or higher. In the formula (II), A represents a bond selected among a single bond, -O-, -COO-, -OOC-, -CONH-, -NH-,



## (57) 要約:

本発明の化合物は、ホスホリルコリン基を有する特定の化合物であり、

本発明の重合体は、下記一般式(II)で示される、ホスホリルコリン基を有する繰り返し単位を少なくとも1モル%の量で含有し、数平均分子量が 1,000以上であることを特徴としている;

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
O & CH_3 \\
O & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & CH_3 \\
O & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
O & CH_3
\end{array}$$

式 (II) 中、Aは単結合、-0-、-C00-、-00C-、-C0NH-、-NH-、-NHC0-、 $-NR^2-$ 、 $-CH_20-$ から選ばれるいずれかの結合を表し、 $R^2$  は炭素数  $1\sim6$  のアルキル基を表し、mは $1\sim1$  2 の整数を表す。

#### 明細書

ホスホリルコリン基を有する化合物、その重合体ならびにその製造方法

## 5 技術分野

本発明は、ホスホリルコリン基を有する新規な化合物、該化合物を原料として用い重合反応を行うことにより得られるホスホリルコリン基を側鎖に有する 新規な重合体およびその製造方法に関する。

## 10 背景技術

15

従来、人工臓器や医療用デバイスを生体と接触させた状態で使用すると、生体の自己防御反応により、血液凝固、炎症、カプセル化などの生体に対する顕著な影響が現れることが知られていた。これは、人工臓器や医療用デバイスを構成する材料へのタンパク質の吸着現象を起点とした一連の生体活性化反応の結果である。したがって、このような人工臓器や医療用デバイスを用いた治療を行う場合には、ヘパリンなどの抗血液凝固剤や免疫抑制剤のような薬剤を併用しなければならないのが現状である。

しかしながら、治療期間が長期にわたり、さらに患者の高齢化が進むに連れ、これら薬剤の影響が副作用として現れてくるという問題が指摘されてきている。このような問題を解決すべく生体適合性材料という一連の医療用材料の開発が進んでおり、これらの中でも特に顕著な生体適合性を示す材料として、生体膜表面の構造に着目してリン脂質極性基であるホスホリルコリン基を担持させたポリマーである、2ーメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)の単独重合体あるいは他のモノマーとの共重合体(以下、単にMPCポリマーと

10

15

もいう。) が開発されている (石原ら: Polymer Journal 誌、22巻、355 頁、1990年)。

MPC はメタクリル酸エステルであり、その単独重合体は水溶性であるが、様々なビニルモノマーと共重合させることにより非水溶性とすることができ、医療デバイス表面を処理するのに好適な構造にすることができる。

この MPC ポリマーを材料表面に被覆することで、抗血液凝固剤を使用しない場合でも血液凝固を抑えることができ、さらに皮下への埋植試験で極めて高い生体適合性を示すことが知られている(石原ら:外科、61巻、132頁、1999年)。MPC ポリマーはこの特長を生かして、すでに臨床応用されている医療デバイスの表面被覆剤として欧米で使用されているほか、国内でもデバイスの認可がなされてきており、今後の医療におけるデバイスの有効性を飛躍的に向上させ、さらに患者の生活の質の向上につながるものと期待されている。

しかしながら、MPC 自体が親水性であること、さらに、MPC とビニルモノマーとの共重合体の場合においても柔軟な主鎖構造の影響があることから、オートクレーブ滅菌に耐えうる耐熱性、耐加水分解性、機械的強度の点でいまだ完全とはいえず、上記 MPC ポリマーの優れた生体適合性および加工性を維持しつつ、耐熱性、耐加水分解性、機械的強度を改善した新たな材料の出現が望まれていた。

### 20 発明の開示

本発明者らは、このような状況に鑑みて、鋭意検討した結果、ホスホリルコリン基を有する特定の新規化合物を合成し、該化合物を原料として重合反応を行うことにより機械的強度、耐加水分解性、耐熱性、生体適合性に優れた新規重合体を得ることができることを見出し、本発明を完成させるに至った。

すなわち、本発明は、優れた生体適合性および加工性を維持しつつ、耐熱性、 耐加水分解性、機械的強度を改善した重合体およびその製造方法、ならびにそ の出発原料となる化合物を提供することを目的としている。

具体的には、本発明に係るホスホリルコリン基を有する化合物は、下記一般 5 式(I)で示される化合物である。

$$X^{1}$$
 $A$ 
 $(CH_{2})_{\overline{m}}$ 
 $O$ 
 $O$ 
 $CH_{3}$ 
 $O$ 
 $CH_{3}$ 
 $O$ 
 $CH_{3}$ 
 $O$ 
 $CH_{3}$ 
 $O$ 

式 (I) 中、 $X^1$ および $X^2$ はともに、Tミノ基であるかまたは $-COOR^1$ で示される基を表し、 $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表し、Aは単結合、-0-、-COO-、-OOC-、-CONH-、-NH- -NH-、-NH-、-NH- -NH- -N

前記ホスホリルコリン基を有する化合物は、前記X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>がともにアミノ基である、ジアミン化合物であることが好ましい。

また、前記ホスホリルコリン基を有する化合物は、前記 $X^1$ および $X^2$ がとも に、 $-COOR^1$ で示される基であり、かつ、 $R^1$ がともに水素原子である、ジカル ボン酸化合物であることも好ましい。

また、前記ホスホリルコリン基を有する化合物は、前記 $X^1$ および $X^2$ がともに、 $-COOR^1$ で示される基であり、かつ、 $R^1$ が同一でも異なってもよく、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基、置換もしくは無置換のアリールメチル基、環状エーテル残基、アルキルシリル基またはアルキルフェニルシリル基のいずれかである、ジカルボン酸化合物であってもよい。

本発明に係る重合体は、下記一般式(II)で示される、ホスホリルコリン基

を有する繰り返し単位を少なくとも1モル%の量で含有し、数平均分子量が1,000以上であることを特徴としている。

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & CH_2)_{\overline{m}} & OPOCH_2CH_2N^+-CH_3 \\
 & CH_3
\end{array}$$
(II)

式 (II) 中、Aは単結合、-0-、-C00-、-00C-、-C0NH-、-NH-、-NHC0-、 $-NR^2-$ 、 $-CH_2O-$ から選ばれるいずれかの結合を表し、 $R^2$ は炭素数  $1\sim6$ のアルキル基を表し、mは $1\sim1$  2 の整数を表す。

前記重合体は、その主鎖骨格にアミド結合、エステル結合、ウレタン結合、 ウレア結合、イミド結合から選ばれる少なくとも1種を有する重合体であるこ とが好ましい。

10 本発明に係る重合体の製造方法は、下記一般式(I)で示される、ホスホリルコリン基を有する化合物と、他の重合性モノマーとを、重縮合あるいは重付加反応させることを特徴としている。

$$\begin{array}{c} X^{1} \\ X^{2} \\ X^{2} \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} O \\ CH_{2})_{\overline{m}} \\ O^{-} \\ CH_{3} \\ O^{-} \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad (I)$$

式 (I) 中、 $X^1$ および $X^2$ はともに、Tミノ基であるかまたは $-COOR^1$ で示される基を表し、 $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表し、Aは単結合、-0-、-COO-、-OOC-、-CONH-、-NH- -NH- -NH-

前記他の重合性モノマーは、ジカルボン酸、ジカルボン酸誘導体、テトラカ

ルボン酸二無水物、ジイソシアナート化合物、ジアミン化合物、ジオール化合物から選ばれる少なくとも1種であることが好ましい。

## 図面の簡単な説明

WO 2004/074298

5 第1図は、ヒトPRP接触後のPA-1薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000 倍)である。

第2図は、ヒトPRP接触後のPA-2薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第3図は、ヒトPRP接触後のPA-3薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000 10 倍)である。

第4図は、ヒトPRP接触後のPA-4薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第5図は、ヒトPRP接触後のPA-5薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

15 第6図は、ヒトPRP接触後のPA-6薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000 倍)である。

第7図は、ヒトPRP接触後のPA-7薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第8図は、ヒトPRP接触後のPA-8薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000 20 倍)である。

第9図は、ヒトPRP接触後のPUU-1薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第10図は、ヒトPRP接触後のPUU-2薄膜表面の電子顕微鏡写真 (2,000倍)である。 第11図は、ヒトPRP接触後のPUU-3薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第12図は、ヒトPRP接触後のPA-0薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

第13図は、ヒトPRP接触後のPU-0薄膜表面の電子顕微鏡写真(2,000倍)である。

## 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明について具体的に説明する。

10 <ホスホリルコリン基を有する化合物>

本発明に係るホスホリルコリン基を有する化合物は、下記一般式(I)で示される化合物である。

式 (I) 中、 $X^1$ および $X^2$ はともに、Tミノ基であるかまたは $-COOR^1$ で示される基を表し、 $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表し、Aは単結合、-Oー、-COOー、-OOCー、-CONHー、-NHー、-NH0ー、 $-NR^2$ ー、 $-CH_2O$ ーから選ばれるいずれかの結合、好ましくは-Oーまたは-COOーを表し、 $R^2$ は炭素数1~6のTルキル基を表し、Mは1~12の整数、好ましくは1~10の整数を表す。

20 なお、前記一般式(I)中、Aが-NR<sup>2</sup>-で表される場合、R<sup>2</sup>で表される炭 素数1~6のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ ロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル 基などが挙げられる。

WO 2004/074298

5

10

15

20

該ホスホリルコリン基を有する化合物として、具体的には、前記一般式(I)の $X^1$ および $X^2$ がともにアミノ基である、ジアミン化合物、あるいは、前記一般式(I)の $X^1$ および $X^2$ がともに $-COOR^1$ で示される基である、ジカルボン酸化合物が挙げられる。

なお、前記一般式(I)中、 $X^1$ および $X^2$ がともに $-COOR^1$ で表される基の場合、すなわち、本発明のホスホリルコリン基を有する化合物がジカルボン酸化合物である場合、2つの $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表す。これらのうち、本発明では2つの $R^1$ はともに水素原子であるか、あるいは、ともにカルボキシル基の保護基であることが好ましい。

さらに、2つのR¹がともにカルボキシル基の保護基である場合には、該R¹は同一でも異なってもよく、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基などの炭素数1~6のアルキル基;ベンジル基、pーメチルベンジル基、mーエチルベンジル基、pーメトキシベンジル基、pーニトロベンジル基、mークロロベンジル基、1,4ージメトキシベンジル基、ベンズヒドリル基、ジー(pーメトキシフェニル)メチル基、トリチル基などの置換あるいは無置換のアリールメチル基;テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、1,4ージオキサンー2ーイル基などの環状エーテル残基;トリメチルシリル基、tertーブチルジメチルシリル基、tertーブチルジフェニルシリル基などのアルキルシリル基またはアルキルフェニルシリル基などが例示される。

さらに、該ホスホリルコリン基を有する化合物は、好ましくは下記一般式(I-A)で示される化合物である。

$$X^{1}$$
 $A$ 
 $CH_{2}$ 
 $M$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 

なお、上記一般式(I-A)中、 $X^1$ 、 $X^2$ 、A、mは、それぞれ一般式(I)で定義したのと同じものを示す。

《ジアミン化合物の製造》

5 前記一般式(I)で示されるホスホリルコリン基を有する化合物のうち、X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup>がともにアミノ基であるジアミン化合物(以下、単に本発明のジアミン化合物ともいう。)は、具体的には、たとえば、以下に述べる方法により製造することができる。

すなわち、下記一般式 (III) で示されるヒドロキシル基を有するジニトロ化 10 合物と、2ークロロー2ーオキソー1,3,2ージオキサホスホラン (以下、 COP ともいう。) とを反応させ、

$$O_2N$$
 $A-(CH_2)_{\overline{m}}OH$  (III)

下記一般式(IV)で示されるホスホリル基を有するジニトロ化合物を合成し、

$$O_2N$$

$$A-(CH_2)_{\overline{m}}OP$$

$$O-CH_2$$

$$O-CH_2$$

$$O-CH_2$$

$$O-CH_2$$

15 このジニトロ化合物 (IV) をトリメチルアミンと反応させ、下記一般式 (V) で示されるホスホリルコリン基を有するジニトロ化合物を合成し、

$$O_{2}N = A - (CH_{2})_{m} - O_{1}^{C}O_{2}CH_{2}CH_{2}N^{+} - CH_{3}$$

$$O_{2}N = O_{1}^{C}O_{2}CH_{3}$$

$$O_{3}CH_{3}$$

$$O_{4}CH_{3}$$

$$O_{5}CH_{3}$$

$$O_{7}CH_{3}$$

次に、この一般式 (V) の化合物のニトロ基を還元することにより、前記一般式 (I) で示されるホスホリルコリン基を有する化合物のうち、 $X^1$  および  $X^2$  がともにアミノ基であるジアミン化合物を合成することができる。

5 なお、前記一般式 (III) ~ (V) 中、A、mは、それぞれ一般式 (I) で定 義したのと同じものを示す。

ここで、前記一般式 (III) で示されるヒドロキシル基を有するジニトロ化合物は、後述する実施例 1、実施例 4 に示す方法などにより市販の化合物から公知の反応を用いて容易に合成することができる。

10 前記一般式 (III) のジニトロ化合物と COP との反応は、該ジニトロ化合物 (III): COP が1:1~1:5モルとなるように仕込み、発生する塩化水素を 捕捉するためにトリエチルアミンなどの第3級アミンの存在下で行うか、不活 性ガスを反応系内に吹き込み、塩化水素を系外に除去しながら行うことが好ましい。

15 次の一般式(IV)のジニトロ化合物とトリメチルアミン(以下、TMA ともいう。) との開環付加反応では、該ジニトロ化合物(IV): TMA が 1:1~1:5 モルとなるように仕込むことが好ましい。

その後のニトロ基の還元反応は、ジボラン、水素化ホウ素リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化ジアルコキシアルミニウムナトリウム、水素化ジエチルアルミニウムナトリウムなど、通常、用いられる還元剤と反応させることにより容易に進行する。なお、この場合、塩化錫などの触媒存在下で行うことにより反応は好適に進行する。また、水素ガ

WO 2004/074298

15

ス雰囲気下でニッケル、白金、パラジウム、ロジウムなどの金属を触媒とした 接触還元を行うことも可能である。

上記いずれの反応も常圧または加圧下で適当な溶媒中で行うことが望ましく、 溶媒としては反応に関与しないものであればいずれでもよく、メタノール、エ タノール、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジオキサン、ベンゼン、 トルエンなどを例示することができる。反応温度は、-100  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

《ジカルボン酸化合物の製造》

前記一般式(I)で示されるホスホリルコリン基を有する化合物のうち、X<sup>1</sup> およびX<sup>2</sup>がともに-COOR<sup>1</sup>で示される基であるジカルボン酸化合物(以下、単に 本発明のジカルボン酸化合物ともいう。)は、具体的には、たとえば、以下に述 べる方法により製造することができる。

すなわち、下記一般式 (VI) で示されるヒドロキシル基を有するジカルボン酸化合物と、COP とを反応させ、

$$R^{1}OOC$$
 $A$ 
 $(CH_{2})_{\overline{m}}OH$  (VI)

下記一般式 (VII) で示されるホスホリル基を有するジカルボン酸化合物を合成し、

$$R^{1}OOC$$

$$A \longrightarrow (CH_{2})_{\overline{m}} OP O CH_{2} (VII)$$

$$O \longrightarrow CH_{2}$$

この化合物 (VII) を TMA と反応させることにより、本発明のジカルボン酸化 20 合物を合成することができる。

なお、前記一般式 (VI) ~ (VII) 中、R¹は同一でも異なってもよく水素原

子またはカルボキシル基の保護基を表し、A、mは、それぞれ一般式(I)で 定義したのと同じものを示す。

ここで、前記一般式 (VI) で示されるヒドロキシル基を有するジカルボン酸 化合物は、後述する実施例 2、実施例 3 に示す方法などにより市販の化合物か ら公知の反応を用いて容易に合成することができる。

なお、前記化合物 (VI) と COP との反応、次の前記化合物 (VII) と TMA との 開環付加反応の仕込み比、反応条件などは、それぞれ前述したジアミン化合物 の製造の場合と同様である。

また、一般式(I)の $X^1$ および $X^2$ がともに $-COOR^1$ であり、かつ、 $R^1$ が双 方とも水素原子の場合、すなわち、本発明のジカルボン酸化合物が2つのカルボキシル基を有する場合には、前述の方法で、前記一般式(I)のうち $X^1$ および $X^2$ がともに $-COOR^1$ であり、 $R^1$ がカルボキシル基の保護基であるジカルボン酸化合物、すなわち、下記一般式(I-B)の化合物を合成し、このジカルボン酸化合物(I-B)の保護基 $R^3$ を適当な脱保護反応により水素原子に置換することにより得ることもできる。

$$R^{3}OOC$$
 $A$ 
 $A$ 
 $CH_{2})_{m}$ 
 $OPOCH_{2}CH_{2}N^{+}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 
 $CH_{3}$ 

式 (I-B) 中、 $R^3$ はカルボキシル基の保護基を表し、A、mはそれぞれ一般式 (I) で定義したのと同じものを示す。

前記一般式 (I)、(I-B)、(VI) および (VII) においてR<sup>1</sup>またはR<sup>3</sup>で表 20 されるカルボキシル基の保護基としては、上記の反応において安定に存在し、 脱保護反応において他の部位を損なうことなく除去できるものが選択される。

この要件を満たすカルボキシル基の保護基としては、前述した、炭素数1~

10

15

20

6のアルキル基、置換あるいは無置換のアリールメチル基、環状エーテル残基、 アルキルシリル基またはアルキルフェニルシリル基などが好ましく挙げられる。

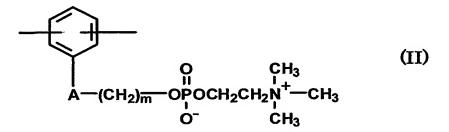
上記のカルボキシル基の保護基は、公知の方法(たとえば、T. W. Greene, P. G. M. Wuts, "Protective Groups in Organic Synthesis, Third Edition", John Wiley & Sons, New York, 1999年, p. 372-431参照)によって対応する前駆体 化合物に導入して得られる。

また、前記脱保護反応は、用いられる保護基の種類に応じて公知の方法により行うことができる(たとえば、T. W. Greene, P. G. M. Wuts, "Protective Groups in Organic Synthesis, Third Edition", John Wiley & Sons, New York, 1999年, p. 372-431参照)。

## <重合体およびその製造方法>

《ホスホリルコリン基を側鎖に有する重合体》

本発明に係る重合体は、下記一般式(II)で示される、ホスホリルコリン基を有する繰り返し単位を少なくとも1モル%の量で含有し、数平均分子量が1,000以上であることを特徴としている。



式(II)中、A、mはそれぞれ一般式(I)で定義したのと同じものを示す。

なお、本明細書において、「重合体」とは、単独重合体および共重合体を含む 広義の意味で用いられ、共重合体の場合には、ランダム共重合体、プロック共 重合体、グラフト共重合体のいずれであってもよい。

前記重合体の数平均分子量は、通常1,000以上であり、好ましくは5,000以

10

上、より好ましくは 10,000~500,000 の範囲であることが機械的強度や耐熱性、 安定性の点で望ましい。該数平均分子量は、ポリスチレン換算によるゲルパー ミエーションクロマトグラフィーによって測定される。

また、前記重合体は、前記一般式 (II) で示される、ホスホリルコリン基を有する繰り返し単位を少なくとも1モル%の量で含有することが生体適合性を発現させるために必要であり、用途によってさらに優れた生体適合性の付与が必要な場合には、5モル%以上、より好ましくは5~50モル%の量で含有することが望ましい。前記重合体における前記一般式 (II) で示されるホスホリルコリン基を有する繰り返し単位の含有率は、後述する重合反応において原料モノマーとして用いられる本発明のホスホリルコリン基を有する化合物の仕込み比を調節することで容易にコントロールできる。

なお、前記ホスホリルコリン基を有する繰り返し単位は、具体的には下記一般式 (II-A) で示される繰り返し単位であることが好ましい。

$$A$$
— $(CH2)m— $O$ POC $H2CH2N $^+$ — $CH3$  (II-A)$$ 

15 上記式 (II-A) 中、A、mはそれぞれ一般式 (I) で定義したのと同じものを示す。

さらに、上記重合体は、その主鎖骨格にアミド結合、エステル結合、ウレタン結合、ウレア結合、イミド結合から選ばれる少なくとも1種を有することが 好ましい。

## 20 《重合体の製造方法》

本発明の重合体は、前記一般式(I)で示されるホスホリルコリン基を有す

20

る化合物を原料モノマーとして、他の重合性モノマーと共に通常の重縮合または重付加反応を行うことにより、製造することができる。なお、本明細書中「他の重合性モノマー」とは、前記一般式(I)で示されるホスホリルコリン基を有する化合物以外のモノマーであって、これと重合可能なモノマーを意味する。

具体的には、前記他の重合性モノマーとして、ジカルボン酸、ジカルボン酸 誘導体、テトラカルボン酸二無水物、ジイソシアナート化合物、ジアミン化合 物、ジオール化合物などが挙げられ、これらから選ばれる少なくとも1種を用 いることが好ましい。

すなわち、上記の重縮合または重付加反応において、本発明のジアミン化合物を用いた場合、他の重合性モノマーとして、ジカルボン酸および/またはジカルボン酸誘導体を用いれば、主鎖骨格にアミド結合を有するポリアミドが得られ、テトラカルボン酸二無水物を用いてポリアミド酸を得た後、化学的処理あるいは加熱処理によりイミド化反応を行えば、主鎖骨格にイミド結合を有するポリイミドが得られ、ジイソシアナート化合物を用いれば、主鎖骨格にウレア結合を有するポリウレアが得られる。

なお、この重縮合または重付加反応においては、本発明のジアミン化合物以外の公知のジアミン化合物を混合して用いることが、得られる重合体の機械的強度や耐熱性を高める点で好ましい。公知のジアミン化合物としては、具体的には後述する一般式(XVII)のジアミン化合物が挙げられる。この場合には、使用するジアミン化合物の全量に対して、本発明のジアミン化合物の量が1モル%以上、好ましくは5モル%以上、より好ましくは5~50モル%の範囲となるように混合して用いることが重合体の生体適合性を発現させる点から望ましい。

また、得られる重合体の機械的強度や耐熱性を高めるための他の手段として、

たとえば、ジイソシアナート化合物とジオール化合物とを重合させた後、本発明のジアミン化合物を加えることにより、主鎖骨格にウレタン結合とウレア結合を有するポリ (ウレタンーウレア) を製造することも可能である。

前記他の重合性モノマーとして用いられるジカルボン酸およびジカルボン酸 5 誘導体は、下記一般式 (XI)

$$X^3 - C - Y^1 - C - X^3$$
 (XI)

(式中、 $Y^1$ は2価の有機基を表し、 $X^3$ は水酸基、ハロゲン原子またはアルコキシ基を表す。)で示される化合物である。従って、この場合、得られるポリアミドの繰り返し単位、すなわち本発明の重合体において前記一般式(II)で示される構造単位を含む繰り返し単位は、下記一般式(XII)

 $(式中、<math>Y^1$ は2価の有機基を表し、A、mはそれぞれ一般式(I)で定義したのと同じものを示す。)で示される繰り返し単位となる。

前記一般式 (XI) で示されるジカルボン酸の具体例としては、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、2,6ーナフタレンジカルボン酸、1,6ーナフタレンジカルボン酸、2,6ーアントラセンジカルボン酸、1,6ーアントラセンジカルボン酸、4,4'ービフェニルジカルボン酸、4,4'ージフェニルメタンジカルボン酸、4,4'ージフェニルエーテルジカルボン酸、2,2'ービス(4ーカルボキシルフェニル)プロパン、2,2'ービス(4ーカルボキ

5

シフェノキシフェニル)プロパン、シュウ酸、フマル酸、マレイン酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、1,9ーノナンジカルボン酸、1,10ーデカンジカルボン酸などが挙げられ、ジカルボン酸誘導体としては、これらの酸ハロゲン化物ならびにアルキルエステル化物などが挙げられる。これらは1種単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

前記他の重合性モノマーとして用いられるテトラカルボン酸二無水物は、下記一般式 (XIII)

$$\begin{array}{c|c}
0 & 0 \\
\downarrow & \downarrow \\
0 & 0
\end{array} (XIII)$$

10 (式中、Y<sup>2</sup>は4価の有機基を表す。)で示される化合物である。従って、この場合、得られるポリイミドの繰り返し単位、すなわち本発明の重合体において前記一般式 (II)で示される構造単位を含む繰り返し単位は、下記一般式 (XIV)

(式中、 $Y^2$ は4価の有機基を表し、A、mはそれぞれ一般式(I)で定義した のと同じものを示す。)で示される繰り返し単位となる。

前記一般式 (XIII) で示されるテトラカルボン酸二無水物としては、たとえ

ばピロメリット酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、1, 2, 5, 6 - ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-アントラセンテ トラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーアントラセンテトラカルボン酸二 無水物、3,3',4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(3, 5 4-ジカルボキシフェニル) エーテル二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフ ェノンテトラカルボン酸二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ス ルホン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、2, 2-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) プロパン二無水物、 $1, 1, 1, ^{\circ}$ 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) 10 プロパン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン二 無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン二無水物、 2, 3, 5, 6-ピリジンテトラカルボン酸二無水物、2, 6-ビス(3, 4 ージカルボキシフェノキシ) ピリジン二無水物、シクロブタンテトラカルボン 酸二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、シクロヘキサンテト 15 ラカルボン酸二無水物、3,4ージカルボキシー1,2,3,4ーテトラヒド ロー1ーナフタレンコハク酸テトラカルボン酸二無水物などが挙げられる。こ れらは1種単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

前記他の重合性モノマーとして用いられるジイソシアナート化合物は、下記 20 一般式 (XV)

# $O=C=N-Y^3-N=C=O \qquad (XV)$

(式 (XV) 中、Y³は2価の有機基を表す。)で示される化合物である。従って、この場合、得られるポリウレアの繰り返し単位、すなわち本発明の重合体において前記一般式 (II) で示される構造単位を含む繰り返し単位は、下記一般式

(IVX)

WO 2004/074298

(式中、 $Y^3$ は2価の有機基を表し、A、mはそれぞれ一般式(I) で定義したのと同じものを示す。) で示される繰り返し単位となる。

前記一般式(XV)で示されるジイソシアナート化合物の具体例としては、1,4-フェニレンジイソシアナート、1,3-フェニレンジイソシアナート、1,4-キシリレンジイソシアナート、1,3-キシリレンジイソシアナート、2,4-トルイレンジイソシアナート、2,5-トルイレンジイソシアナート、4,4'ービフェニレンジイソシアナート、4,4'ージフェニルエーテルジイソシアナート、4,4'ージフェニルエーテルジイソシアナート、4,4'ージフェニルメタンジイソシアナート、4,4'ー(2,2-ジフェニルプロパン)ジイソシアナート、テトラメチレンジイソシアナート、ペンタメチレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート、ヘプタメチレンジイソシアナート、オクタメチレンジイソシアナートなどが挙げられる。これらは1種単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

15 一方、前記の重縮合または重付加反応において、本発明のジカルボン酸化合物を用いた場合、他の重合性モノマーとして、ジアミン化合物を用いれば、主鎖骨格にアミド結合を有するポリアミドが得られ、ジオール化合物を用いれば、主鎖骨格にエステル結合を有するポリエステルが得られる。

なお、この重縮合または重付加反応においては、本発明のジカルボン酸化合 20 物以外の公知のジカルボン酸化合物を混合して用いることが、得られる重合体

10

の機械的強度や耐熱性を高める点で好ましい。公知のジカルボン酸化合物としては、具体的には上述した一般式(XI)のジカルボン酸、ジカルボン酸誘導体が挙げられる。この場合には、使用するジカルボン酸化合物の全量に対して、本発明のジカルボン酸化合物の量が1モル%以上、好ましくは5モル%以上、より好ましくは5~50モル%の範囲となるように混合して用いることが重合体の生体適合性を発現させる点から望ましい。

また、得られる重合体の機械的強度や耐熱性を高めるための他の手段として、 たとえば、ジイソシアナート化合物とジオール化合物とを重合させた後、本発 明のジカルボン酸化合物を加えることにより、主鎖骨格にウレタン結合とエス テル結合を有するポリ (ウレタンーエステル) を製造することも可能である。

前記他の重合性モノマーとして用いられるジアミン化合物は、下記一般式 (XVII)

$$H_2N-Y^4-NH_2$$
 (XVII)

(式中、Y'は2価の有機基を表す。)で示される化合物である。従って、この 場合、得られるポリアミドの繰り返し単位、すなわち本発明の重合体において 前記一般式(II)で示される構造単位を含む繰り返し単位は、下記一般式(XVIII)

(式中、Y<sup>4</sup>は2価の有機基を表し、A、mはそれぞれ一般式(I)で定義したのと同じものを示す。)で示される繰り返し単位となる。

WO 2004/074298

前記一般式 (XVII) で示されるジアミン化合物の具体例としては、1, 4-フェニレンジアミン、1,3-フェニレンジアミン、2,5-ジアミノトルエ ン、2,6-ジアミノトルエン、4,4'-ジアミノビフェニル、3,3'-ジ メチルー4,4'ージアミノビフェニル、3,3'ージメトキシー4,4'ージア ミノビフェニル、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノー 3,3'ージメチルジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、 2, 2'ービス(4ーアミノフェニル)プロパン、4,4'ージアミノジフェニ ルスルホン、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、1,4-ビス(4-アミノフ エニル) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4,4' -ビス (4-アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、2 , 2 , 2 , 210 ーアミノフェノキシ)フェニル]プロパン、ビス(4ーアミノシクロヘキシル) メタン、ピペラジン、2ーメチルピペラジン、エチレンジアミン、1,3ージ アミノプロパン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサ メチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナ メチレンジアミン、デカメチレンジアミン、ドデカメチレンジアミン、3,5 15 -ジアミノベンジルオキシプロピルペンタメチルジシロキサン、 $\alpha$ ,  $\omega$  - ビス (アミノプロピル) ポリジメチルシロキサンあるいはジアミノ基を片末端に有 するポリジメチルシロキサン (合成方法として、例えば、長瀬ら: Makromoleculare Chemistry, Rapid communication 誌、11 巻、185-191 頁、1990 年、秋山ら: Makromoleculare Chemistry 誌、193巻、1509-1519頁、1992年、 20 長瀬ら: Transactions of the Material Research Society of Japan 誌、28 巻、1259-1262頁、2003年など参照)などを例示できる。これらは1種単独で または2種以上混合して使用することができる。

前記他の重合性モノマーとして用いられるジオール化合物は、下記一般式

(XIX)

5

## $HO-Y^5-OH$ (XIX)

(式中、Y<sup>5</sup>は2価の有機基を表す。)で示される化合物である。従って、この場合、得られるポリエステルの繰り返し単位、すなわち本発明の重合体において前記一般式(II)で示される構造単位を含む繰り返し単位は、下記一般式(XX)

(式中、 $Y^5$ は2価の有機基を表し、A、mはそれぞれ一般式(I)で定義したのと同じものを示す。)で示される繰り返し単位となる。

前記一般式 (XIX) で示されるジオール化合物の具体例としては、ヒドロキノ ン、1,3ーフェニレンジオール、1,4ーキシリレンジオール、1,3ーキシリレンジオール、2,4ートルイレンジオール、2,5ートルイレンジオール、4,4'ービフェニレンジオール、4,4'ージフェニルエーテルジオール、4,4'ージフェニルメタンジオール、ビスフェノールA、エチレングリコール、プロピレングリコール、テトラメチレングリコール、ペンタメチレングリコール、ヘナサメチレングリコール、ヘプタメチレングリコール、オクタメチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどが挙げられる。これらは1種単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

前記一般式 (I) で示されるホスホリルコリン基を有する化合物と、他の重合性モノマーとを用いた重縮合または重付加反応は、文献既知の方法(たとえ ば、J. A. Moore 編, "Macromolecular Synthesis", John Wiley & Sons, New York,

1997年、S. R. Sandler, W. Karo編, "Polymer Syntheses", Academic Press, Inc., Boston, 1992年、高分子学会編、新高分子実験学、第3巻、高分子の合成反応(2)-縮合系高分子の合成、共立出版、1996年など参照)を採用することができる。

5

10

20

## 発明の効果

WO 2004/074298

本発明のホスホリルコリン基を有する化合物によれば、ホスホリルコリン基を側鎖に有する新規重合体が容易に合成できる。また本発明の重合体は、良好な成型加工性を有すると共に優れた耐熱性、耐加水分解性、機械的強度および生体適合性を示す。したがって、該重合体を材料として用いることにより、耐熱性、耐加水分解性、機械的強度および生体適合性に優れた人工血管などの人工臓器や各種医療用デバイスを作製することが可能となる。

## 実施例

15 以下、実施例および比較例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

なお、下記の実施例および比較例中、分子量の測定は下記の条件で行った。 装置;HLC-802A ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(東ソー(株) 社製)、溶媒;ジメチルホルムアミド 1.0ml/min、使用カラム;TSK gel G5000H6、 G4000H6、G3000H6、G2000H6 の計4本(東ソー(株)社製)、測定温度;40℃、 標準物質;ポリスチレン。

実施例1 本発明のジアミン化合物の合成1

10

15

20

## <化合物(1)の合成>

アルゴン雰囲気下、エチレングリコール(24.0 ml, 430 mmol)、乾燥テトラヒドロフラン(340 ml)、乾燥トリエチルアミン(60.0 ml)を三ツロフラスコ中で混合して得られた溶液に、3,5ージニトロベングイルクロリド(10.0 g, 43.4 mmol)を乾燥テトラヒドロフラン(150 ml)に溶解させた溶液を氷水浴中でゆっくり滴下した。滴下終了後、室温で20時間攪拌し、生成物をクロロホルムで抽出し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別し、溶媒を減圧下で留去した。次に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1:1 (体積比))にて精製を行い、上記式(1)で表されるアルコール化合物を黄色固体として得た(収量:8.95 g、収率:80.6 %)。なお、この化合物の構造は下記の 'H-NMR および IR スペクトルから確認した。 'H-NMR, δ (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm): 1.92 (1H, t, J=5.61 Hz), 3.98 (2H, m), 4.54 (2H, m), 9.13 (2H, d, J=2.20 Hz), 9.18 (1H, t, J=2.20 Hz). IR, ν (КВг neat, cm<sup>-1</sup>): 3222, 3045, 2879, 1722, 1627, 1595, 1541, 1344, 1172, 1078, 844, 723, 528.

#### <化合物(2)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(1)(8.00 g, 31.2 mmol)、 乾燥テトラヒドロフラン(150 ml)、乾燥トリエチルアミン(8.80 ml)を三ツロフ ラスコ中で混合し、氷水浴中で攪拌しながら2-クロロ-2-オキソ-1,3, WO 2004/074298

5

15

2ージオキサホスホラン(5.60 ml, 62.4 mmol)をゆっくりと滴下した。滴下終了後、室温で2時間攪拌し、沈殿物を吸引ろ過した。得られた沈殿をクロロホルムに溶解し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別し、溶媒を減圧下で留去し、上記式(2)で表されるホスホラン化合物を白色固体として得た(収量:5.28 g、収率:46.7 %)。なお、この化合物の構造は下記の 'H-NMR および IR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H-NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm) : 4.41-4.58 (6H, m), 4.69 (2H, m), 9.24 (1H, t, J=2.20 Hz), 9.28 (2H, d, J=2.20 Hz).

IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3107, 2974, 1720, 1587, 1550, 1360, 1290, 1164, 10 1060, 931, 721, 611.

<化合物(3)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(2)(4.05 g, 11.2 mmol)をナスフラスコ中で乾燥アセトニトリル(60.0 ml)に溶解し、この溶液に $-30^{\circ}$ の冷媒浴中でトリメチルアミン(1.01 ml, 11.2 mmol)を加え、容器を密封し $60^{\circ}$ で一晩反応させた。次に、溶媒を減圧下で留去して濃縮し、冷媒浴中で冷却したところ、沈殿を生じた。この沈殿をアルゴン気流下で吸引ろ過し、上記式(3)で表されるホスホリルコリン基を有するジニトロ化合物を淡黄色固体として得た(収量: 4.59 g、収率: 97.4 %)。なお、この化合物の構造は下記の $^{1}$ H-NMRおよび IR スペクトルから確認した。

20  $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm) : 3.13 (9H, s), 3.51 (2H, m), 4.02 (2H, m), 4.06 (2H, m), 4.51 (2H, t, J=4.64 Hz), 8.96 (2H, d, J=2.20 Hz), 9.06 (1H, t, J=2.20 Hz).

IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3400, 2493, 2250, 2135, 1732, 1633, 1537, 1454, 1353, 1172, 856, 773, 731.

<化合物(4)の合成>

上記の反応で得られた化合物 (3) (4.50 g, 10.71 mmol)をナスフラスコ中でエタノール(60.0 ml)に溶解し、この溶液に 5%パラジウムーカーボン粉末 (0.45 g, 0.18 mmol)を加え、アセトン・ドライアイス浴で約−80℃に冷却し、系内を水素置換した後、室温で一晩反応させた。反応溶液にテトラヒドロフラン 100 ml を加えセライトを通してろ過し、ろ液から減圧下で溶媒を留去して、上記式 (4) で表されるホスホリルコリン基を有するジアミン化合物を黄色固体として得た (収量:4.30 g、収率:92.1 %)。なお、この化合物の構造は下記の <sup>1</sup>H−NMR および IR スペクトルから確認した。

 $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMS0-d<sub>6</sub>, ppm) : 3.15 (9H, s), 3.53 (2H, m), 4.00 (2H, m), 4.10 (2H, m), 4.43 (2H, t, J=4.64 Hz), 7.77 (1H, s), 7.81 (1H, s), 8.03 (1H, s), 8.98 (2H, s), 9.13 (2H, s).

IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3199, 2885, 1718, 1535, 1477, 1228, 1076, 966, 733.

15

5

実施例2 本発明のジカルボン酸化合物の合成1

<化合物 (5) の合成>

5ーヒドロキシイソフタル酸(16.2 g、89.0 mmol)をナスフラスコ中でメタ 20 ノール 150ml に分散させ、濃硫酸 3.0ml を加えて、75℃で3時間半、還流させ

10

15

た。反応終了後、蒸留水および飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を過剰量加え、 生じた沈殿をろ過し、減圧下で乾燥した。次に、得られた固体をヘキサン/ク ロロホルム混合溶液を用いて再結晶により精製し、上記式(5)で表される5 ーヒドロキシイソフタル酸メチルを白色固体として得た(収量:13.8g、収率: 73.8 %)。なお、この化合物の構造は下記の <sup>1</sup>H-NMR スペクトルから確認した。  $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm) : 3.87 (6H, s), 6.25 (1H, s), 7.64 (2H, d , J=1.47 Hz), 8.17 (1H, t, J=1.46 Hz)

<化合物(6)の合成>

上記の反応で得られた化合物 (5) (12.0g、57.0 mmol)、ジメチルスルホキ シド70 ml、炭酸カリウム(10.4g、84.0 mmol)および2ーブロモエタノール(6.08 m1、85.6 mmol)をナスフラスコ中で混合し、100℃で5時間加熱攪拌した。次に、 反応液を室温まで冷却して過剰の氷水中に注ぎ込み、得られた沈殿をクロロホ ルムで抽出し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別 し、溶媒を減圧下で留去した。次に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (展 開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=2:1(体積比))にて精製を行い、上記式(6) で表されるアルコール化合物を白色固体として得た(収量:6.56 g、収率: 54.2 %)。なお、この化合物の構造は下記の ¹H-NMR スペクトルから確認した。  $^{1}\text{H-NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>,ppm) : 3.92 (6H, s), 3.98 (2H, t, J=4.15 Hz), 4. 16 (2H, t, J=4.55 Hz), 4. 50 (1H, d, J=1.22 Hz), 7. 76 (2H, t, J=0.73Hz), 8.23 (1H, t, J=1.47 Hz). 20

<化合物(7)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(6)(3.00 g, 11.8 mmol)、 乾燥テトラヒドロフラン(60 ml)、乾燥トリエチルアミン(3.40 ml)を三ツロフ ラスコ中で混合し、氷水浴中で攪拌しながら2-クロロ-2-オキソー1,3,

2ージオキサホスホラン(2.12 ml, 23.6 mmol)をゆっくりと滴下した。滴下終了後、室温で2時間攪拌させ、沈殿物を吸引ろ過した。得られた沈殿をクロロホルムに溶解し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別し、溶媒を減圧下で留去し、上記式(7)で表されるホスホラン化合物を白色固体として得た(収量:2.00 g、収率:46.7 %)。なお、この化合物の構造は下記の H-NMR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm) : 3.65 (2H, m), 3.95 (6H, s), 4.15—4.50 (6H, m), 7.79 (2H, d, J=1.25 Hz), 8.31 (1H, t, J=1.30 Hz).

<化合物(8)の合成>

WO 2004/074298

5

20

10 アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物 (7) (1.50 g, 4.16 mmol) をナスフラスコ中で乾燥アセトニトリル(20.0 ml)に溶解し、この溶液に−30℃ の冷媒浴中でトリメチルアミン(0.50 ml, 5.47 mmol)を加え、容器を密封し60℃で一晩反応させた。次に、溶媒を減圧下で留去して濃縮し、冷媒浴中で冷却したところ、沈殿を生じた。この沈殿をアルゴン気流下で吸引ろ過し、上記式(8)で表されるホスホリルコリン基を有するジカルボン酸エステル化合物を白色固体として得た(収量:1.70 g、収率:97.4 %)。なお、この化合物の構造は下記の H-NMR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm) : 3.46 (9H, s), 3,93 (6H, s), 4.13-4.26 (8H, m), 7.68 (2H, d, J=1.28 Hz), 8.23 (1H, t, J=1.30 Hz).

実施例3 本発明のジカルボン酸化合物の合成2

10

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{OOC} \\ \text{CH}_3\text{OOC} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(7)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(7)} \\ \text{(6)} \\ \text{(6)} \\ \text{(7)} \\ \text{(7)} \\ \text{(7)} \\ \text{(7)} \\ \text{(7)} \\ \text{(10)} \\ \text{(10)} \\ \text{(10)} \\ \text{(11)} \\ \text{(11)} \\ \text{(11)} \\ \text{(11)} \\ \text{(11)} \\ \text{(11)} \\ \text{(10)} \\ \text{(11)} \\ \text{(1$$

<化合物(9)の合成>

実施例2で得られた化合物(6)(3.40 g, 15.8 mmol)をテトラヒドロフラン 64 ml に溶解し、この溶液に水酸化ナトリウム 3.74 g を含む水溶液 50 ml を加え72 時間還流した。次に、反応液を室温まで冷却した後、pHが1~2程度になるまで濃塩酸を加え、減圧下でテトラヒドロフランを留去した後、過剰の蒸留水を加え放置した。その後、生成した沈殿をろ別し、得られた固体をヘキサン/クロロホルム混合溶液を用いて再結晶により精製し、上記式(9)で表されるアルコール化合物を白色固体として得た(収量:2.43 g、収率:68.1%)。なお、この化合物の構造は下記の「H-NMR スペクトルから確認した。

 $^{1}H-NMR$ ,  $\delta$  (400 MHz, DMSO- $d_{6}$ , ppm) : 4.31 (2H, m), 4.68 (2H, t, J=4.88 Hz), 5.51 (1H, m), 8.23 (2H, d, J=1.46 Hz), 8.65 (1H, t, J=1.34 Hz), 13.89 (2H, bs).

<化合物(10)の合成>

15 アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(9)(2.00 g, 8.85 mmol)、 乾燥テトラヒドロフラン(40 ml)、乾燥トリエチルアミン(2.20 ml)を三ツロフ ラスコ中で混合し、氷水浴中で攪拌しながら2ークロロー2ーオキソー1,3, 2ージオキサホスホラン(1.50 ml, 16.7 mmol)をゆっくりと滴下した。滴下終 了後、室温で2時間攪拌し、沈殿物を吸引ろ過した。得られた沈殿をクロロホ ルム/ジメチルホルムアミド混合溶媒に溶解し、蒸留水で水洗した後、有機相

10

20

を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別し、溶媒を減圧下で留去し、上記式(10)で表されるホスホラン化合物を白色固体として得た(収量:1.34 g、収率:45.5%)。なお、この化合物の構造は下記の <sup>1</sup>H-NMR スペクトルから確認した。 <sup>1</sup>H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm): 3.57 (2H, m), 4.20-4.50 (6H, m), 7.66 (2H, m), 8.08 (1H, m), 10.06 (2H, s).

<化合物(11)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(1 0)(1.30 g, 3.91 mmol)をナスフラスコ中で乾燥アセトニトリル(30.0 ml)に溶解し、この溶液に−30℃の冷媒浴中でトリメチルアミン(0.50 ml, 5.47 mmol)を加え、容器を密封し60℃で一晩反応させた。次に、溶媒を減圧下で留去して濃縮し、冷媒浴中で冷却したところ、沈殿を生じた。この沈殿をアルゴン気流下で吸引ろ過し、上記式(11)で表されるホスホリルコリン基を有するジカルボン酸化合物を白色固体として得た(収量:1.45 g、収率:95.0%)。なお、この化合物の構造は下記の「H-NMRスペクトルから確認した。

 $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm) : 3.35 (9H, s), 3.74 (2H, m), 4.11 (2H, m), 4.50 (2H, m), 4.67 (2H, m), 7.63 (2H, t, J=1.95 Hz), 8.07 (1H, t, J=1.94 Hz), 8.98 (2H, bs).

# 実施例4 本発明のジアミン化合物の合成2

10

20

## <化合物(12)の合成>

アルゴン雰囲気下、1,4ーブタンジオール(38.3 ml,434 mmol)、乾燥テトラヒドロフラン(340 ml)、乾燥トリエチルアミン(60.0 ml)を三ツロフラスコ中で混合して得られた溶液に、3,5ージニトロベンゾイルクロリド(10.0 g,43.4 mmol)を乾燥テトラヒドロフラン(150 ml)に溶解させた溶液を氷水浴中でゆっくり滴下した。滴下終了後、室温で20時間攪拌し、生成物をクロロホルムで抽出し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、ろ別し、溶媒を減圧下で留去した。次に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1:1 (体積比))にて精製を行い、上記式(12)で表されるアルコール化合物を黄色固体として得た(収量:9.74 g、収率:79.0%)。なお、この化合物の構造は下記の <sup>1</sup>H-NMR および IR スペクトルから確認した。 <sup>1</sup>H-NMR, δ(400 MHz, CDC1<sub>3</sub>, ppm): 1.38 (1H, t, J=5.13 Hz), 1.75 (2H, m), 1.96 (2H, m), 3.76 (2H, m), 4.51 (2H, t, J=6.71 Hz), 9.17 (2H, d, J=1.95 Hz), 9.24 (1H, t, J=2.08 Hz).

15 IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3250, 3105, 2961, 1728, 1628, 1541, 1462, 1348, 1281, 1169, 1072, 937, 777, 721.

## <化合物(13)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(12)(2.00g, 7.04 mmol)、 乾燥テトラヒドロフラン(15.0 ml)、乾燥トリエチルアミン(4.00 ml)を三ツロ フラスコ中で混合し、氷水浴中で攪拌しながら2ークロロー2ーオキソー1, 3,2ージオキサホスホラン(0.970 ml, 10.6 mmol)をゆっくりと滴下した。滴 下終了後、室温で2時間攪拌し、沈殿物を吸引ろ過した。得られた沈殿をクロ ロホルムに溶解し、蒸留水で水洗した後、有機相を硫酸ナトリウムで脱水後、 ろ別し、溶媒を減圧下で留去し、上記式(13)で表されるホスホラン化合物 WO 2004/074298

5

を白色固体として得た(収量:1.45 g、収率:52.7 %)。なお、この化合物の 構造は下記の <sup>1</sup>H-NMR および IR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>, ppm) : 1.88 (2H, m), 1.98 (2H, m), 4.26 (2H, m), 4.39 (2H, m), 4.47 (4H, m), 9.16 (2H, d, J=2.20 Hz), 9.24 (1H, t, J=2.08 Hz).

IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3108, 2964, 1715, 1628, 1553, 1470, 1352, 1290, 1180, 1109, 1047, 935, 833, 779, 584.

<化合物(14)の合成>

アルゴン雰囲気下、上記の反応で得られた化合物(1 3)(7.22 g, 18.5 mmol) をナスフラスコ中で乾燥アセトニトリル(100 ml)に溶解し、この溶液に−30℃ の冷媒浴中でトリメチルアミン(3.44 ml, 37.0 mmol)を加え、容器を密封し60℃で一晩反応させた。次に、溶媒を減圧下で留去して濃縮し、冷媒浴中で冷却したところ、沈殿を生じた。この沈殿をアルゴン気流下で吸引ろ過し、上記式(14)で表されるホスホリルコリン基を有するジニトロ化合物を桃色固体として 得た (収量:8.26 g、収率:99.3 %)。なお、この化合物の構造は下記の「HーNMR および IR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H}-\text{NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, DMSO- $d_{6}$ , ppm) : 3.19 (9H, s), 3.58 (2H, m), 3.86 (2H, m), 4.13 (2H, m), 4.35-4.47 (6H, m), 8.97 (2H, d, J=2.56 Hz), 9.08 (1H, d, J=1.95 Hz).

20 IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3108, 2960, 1715, 1625, 1553, 1470, 1352, 1290, 1230, 1075, 1047, 853, 735.

<化合物(15)の合成>

上記の反応で得られた化合物(14)(1.06 g, 2.36 mmol)をナスフラスコ中 でエタノール(50.0 ml)に溶解し、この溶液に 5%パラジウムーカーボン粉末

WO 2004/074298

5

(0.10 g)を加え、アセトン・ドライアイス浴で約-80  $^{\circ}$  に冷却し、系内を水素置換した後、室温で一晩反応させた。反応溶液にテトラヒドロフラン 100 ml を加えセライトを通してろ過し、ろ液から減圧下で溶媒を留去して、上記式(15)で表されるホスホリルコリン基を有するジアミン化合物を黄色固体として得た(収量:0.850 g、収率:92.5%)。なお、この化合物の構造は下記の $^{\circ}$  HーNMR および IR スペクトルから確認した。

 $^{1}\text{H-NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, DMSO- $d_{6}$ , ppm) : 3.16 (9H, s), 3.58 (2H, m), 3.86 (2H, m), 4.39 (4H, m), 5.38 (4H, d, J=5.86 Hz), 7.79 (2H, d, J=25.4 Hz), 8.02 (1H, s), 11.67 (4H, s).

IR,  $\nu$  (KBr neat, cm<sup>-1</sup>): 3200, 3108, 2960, 1718, 1625, 1553, 1470, 1352, 1290, 1230, 1075, 1047, 853, 733.

実施例 5 ポリアミド共重合体の合成 1

アルゴン雰囲気下、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.37g, 0.94 mmol)、4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン(1.91g, 8.45 mmol)、イソフタル酸クロリド(1.91g, 9.39 mmol)をナスフラスコ中で混合し、アセトン/ドライアイス浴で約-80℃に冷却した後、乾燥N-メチルピロリジノン(33.8 ml)を加え、ゆっくりと室温まで温めながら6時間反

応させた。反応終了後、反応溶液を過剰なエタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PA-1で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体2.02gを淡褐色粉末として得た。なお、その構造は下記の「H-NMRスペクトルから確認した。

- $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm) : 2.21 (s, -CH<sub>3</sub>), 3.08 (S, N-CH<sub>3</sub>), 3.55 (m, -CH<sub>2</sub>-), 3.89 (s, -CH<sub>2</sub>-), 4.17 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.52 (m, -CH<sub>2</sub>-), 7.08 (m, -Ph-), 7.15 (m, -Ph-), 7.28 (m, -Ph-), 7.65 (m, -Ph-), 8.13 (m, -Ph-), 8.27 (m, -Ph-), 8.53 (m, -Ph-), 8.72 (m, -Ph-), 8.87 (m, -Ph-), 9.98 (s, -NH-).
- 10 また、「H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めたPA-1の組成比 x/y は 91/9 であった。PA-1の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲル パーミエーションクロマトグラフィー (標準物質:ポリスチレン) により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 5.50×10³ および 1.91×10⁴であった。また、示差走査熱量測定により求めたPA-1のガラス転 移温度 (軟化温度) は約 215℃であり、医療用デバイスに使用するに充分な耐熱性を示した。

得られた共重合体PA-1は、N-メチルピロリジノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン系極性溶媒に可溶であり、水、メタノール、エタノール、クロロホルム、アセトン、テトラヒドロフラン、アクリロニトリルに不溶であった。このようなPA-1の溶解性は、特定の溶媒に可溶なためコーティングや中空糸化などの材料化のための成型加工を行う際に有利であり、一方で多くの溶媒に不溶なため材料化した後、耐久性に優れたデバイスとなりうる点で有利である。

さらに、共重合体 PA-1をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト

法により丈夫なフィルムを作製することができた。

実施例6 ポリアミド共重合体の合成2

実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.12g, 0.31 mmol)、4, 4'ージアミノー3, 3'ージメチルジフェニルメタン(0.21g, 0.94 mmol)、イソフタル酸クロリド(0.25g, 1.25 mmol) および乾燥 Nーメチルピロリジノン(3.8 ml)を用い、実施例5に示した重合反応および精製と同じ操作を行ったところ、PA-1と同様な式で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体(PA-2)0.25gを淡褐色粉末として得た。なお、ここで得られたPA-2の「H-NMRスペクトルは、実施例5に示したPA-1のスペクトル結果と同様であった。

「H-NMRスペクトルのピーク面積比から求めたPA-2の組成比 x/y は86/14であった。PA-2の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 5.90×10³ および2.91×10⁴であった。示差走査熱量測定により求めたPA-2のガラス転移温度(軟化温度)は約 180℃であり、また、PA-2はPA-1と同様な溶解性を示した。

さらに、共重合体PA-2をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト 20 法により丈夫なフィルムを作製することができた。

実施例 7 ポリアミド共重合体の合成 3

実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.32 g, 0.89 mmol)、4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン(0.47 g, 2.07 mmol)、

10

イソフタル酸クロリド (0.60 g, 2.96 mmol) および乾燥N-メチルピロリジノン(5.9 ml) を用い、実施例 5 に示した重合反応および精製と同じ操作を行ったところ、PA-1 と同様な式で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体 (PA-3) 1.02 g を終褐色粉末として得た。なお、ここで得られたPA-3 の  $^{1}H-NMR$  スペクトルは、実施例 5 に示したPA-1 のスペクトルは

<sup>1</sup>H-NMRスペクトルのピーク面積比から求めたPA-3の組成比 x/y は80/20であった。PA-3の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 4.11×10³ および6.19×10³であった。示差走査熱量測定により求めたPA-3のガラス転移温度(軟化温度)は約 152℃であり、また、PA-3はPA-1と同様な溶解性を示した。

さらに、共重合体PA-3をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト 15 法により丈夫なフィルムを作製することができた。

# 実施例8 ポリアミド共重合体の合成4

実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.28 g, 0.78 mmol)、4, 4'ージアミノー3, 3'ージメチルジフェニルメタン(0.26 g, 1.17 mmol)、20 イソフタル酸クロリド(0.40 g, 1.95 mmol) および乾燥Nーメチルピロリジノン(3.9 ml)を用い、実施例5に示した重合反応および精製と同じ操作を行ったところ、PA-1と同様な式で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体(PA-4)0.79 gを淡褐色粉末として得た。なお、ここで得られたPA-4の H-NMRスペクトルは、実施例5に示したPA-1のスペクトル

結果と同様であった。

 $^{1}$ H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めた PA-4の組成比 x/y は 50/50 であった。 PA-4の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ  $5.25\times10^3$  および  $1.43\times10^4$  であった。示差走査熱量測定により求めた PA-4のガラス転移温度(軟化温度)は約 150℃であり、また、 PA-4は PA-1と同様な溶解性を示した。

さらに、共重合体PA-4をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト 10 法により丈夫なフィルムを作製することができた。

## 実施例9 ポリアミド共重合体の合成5

アルゴン雰囲気下、実施例 3 に示した製造方法で得られた化合物(1 1) (0.150 g, 0.384 mmol)、4, 4'ージアミノー3, 3'ージメチルジフェニルメタン (0.174 g, 0.768 mmol)、イソフタル酸 (0.0637 g, 0.383 mmol)をナスフラスコ中で混合し、乾燥Nーメチルピロリジノン(1.53 ml)、ピリジン(0.12 ml) および亜リン酸トリフェニル (0.40 ml)を加えて溶液とした後、その溶液を80℃で24時間攪拌した。次に、この反応溶液を室温まで冷却して過剰な

WO 2004/074298

メタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PA-5で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体 0.30 g を淡褐色粉末として得た。なお、その構造は下記の  $^1H-NMR$  スペクトルから確認した。

- $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMS0-d<sub>6</sub>, ppm) : 2.13 (s, -CH<sub>3</sub>), 3.12 (S, N-CH<sub>3</sub>), 3.88 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.09 (s, -CH<sub>2</sub>-), 4.27 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.47 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.66 (m, -CH<sub>2</sub>-), 6.90 (m, -Ph-), 7.01 (m, -Ph-), 7.10 (m, -Ph-), 7.25 (m, -Ph-), 7.68 (m, -Ph-), 8.08 (m, -Ph-), 8.48 (m, -Ph-), 8.52 (m, -Ph-), 9.10 (s, -NH-), 9.97 (s, -NH-).
- ¹H-NMRスペクトルのピーク面積比から求めたPA-5の組成比 x/y は 78/22であった。PA-5の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー (標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 1.04×10⁴ および3.91×10⁴であった。示差走査熱量測定により求めたPA-5のガラス転移温度(軟化温度)は約 180℃であり、また、PA-5はPA-1と同様な溶解性を示した。

さらに、共重合体PA-5をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト 法により丈夫なフィルムを作製することができた。

20 実施例10 ポリアミド共重合体の合成6

アルゴン雰囲気下、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.20 g, 0.55 mmol)、4,4'ージアミノー3,3'ージメチルジフェニルメタン(1.12 g, 4.95 mmol)、イソフタル酸(0.91 g, 5.50 mmol) をナスフラスコ中で混合し、 乾燥N-メチルピロリジノン(10.0 ml)、ピリジン(2.90 ml) および亜リン酸 5 トリフェニル (0.88 ml) を加えて溶液とした後、その溶液を100℃で24時 間攪拌した。次に、この反応溶液を室温まで冷却して過剰なメタノールに注ぎ 込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PA -6で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体1.77gを淡褐 色粉末として得た。なお、その構造は下記の ¹H-NMR スペクトルから確認した。 10  $^{1}\text{H-NMR}$ ,  $\delta$  (400 MHz, DMSO- $d_{6}$ , ppm) : 2.13 (s, -CH<sub>3</sub>), 3.12 (s, N-CH<sub>3</sub>), 3.88 (m,  $-CH_2-$ ), 4.09 (s,  $-CH_2-$ ), 4.27 (m,  $-CH_2-$ ), 4.47 (m,  $-CH_2-$ ), 4.66 (m,  $-CH_2-$ ), 6.90 (m, -Ph-), 7.01 (m, -Ph-), 7.10 (m, -Ph-), 7.25 (m, -Ph-), 7.68 (m, -Ph-), 8.08 (m, -Ph-), 8.48 (m, -Ph-), 8.52 (m, -Ph-)-Ph-), 9.10 (s, -NH-), 9.97 (s, -NH-). 15

<sup>1</sup>H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めた PA-6の組成比 m/n は 98/2 であった。 PA-6の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 1.52×10<sup>4</sup>および 6.48×

10<sup>4</sup>であった。また、示差走査熱量測定により求めたPA-6のガラス転移温度 (軟化温度) は約 205℃であり、また、PA-6はPA-1と同様な溶解性を 示した。

さらに、共重合体PA-6をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト 5 法により丈夫なフィルムを作製することができた。

実施例11 ポリアミド共重合体の合成7

アルゴン雰囲気下、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.10 g, 0.28 mmol)、2, 2'ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)プロパン(1.02 g, 2.49 mmol)、2, 2'ービス(4ーカルボキシフェノキシフェニル)プロパン(1.30 g, 2.77 mmol)をナスフラスコ中で混合し、乾燥Nーメチルピロリジノン(5.00 ml)、ピリジン(0.44 ml)および亜リン酸トリフェニル(1.50 ml)を加えて溶液とした後、その溶液を100℃で24時間攪拌した。次に、この反応溶液を室温まで冷却して過剰なメタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PAー7で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体2.24gを淡褐色粉末として得た。なお、その構造は下記の'HーNMRスペクトルから確認した。

 $^{1}H-NMR$ ,  $\delta$  (400 MHz, DMS0-d<sub>6</sub>, ppm): 1.19 (s, -CH<sub>3</sub>), 1.62 (s, -CH<sub>3</sub>), 1.67 20 (s, -CH<sub>3</sub>), 3.12 (s, N-CH<sub>3</sub>), 4.12 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.30 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.47 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.66 (m, -CH<sub>2</sub>-), 6.74 (m, -Ph-), 6.88 (m, -Ph-), 7.00 (m, -Ph-), 7.07 (m, -Ph-), 7.11 (m, -Ph-), 7.21 (m, -Ph-), 7.30 (m, -Ph-), 7.75 (m, -Ph-), 7.88 (m, -Ph-), 7.97 (m, -Ph-), 9.28 (s, -NH-), 10.2 (s, -NH-).

<sup>1</sup>H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めた PA-7の組成比 m/n は 95/5 であった。 PA-7の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ 1.44×10<sup>4</sup>および 3.39×10<sup>4</sup>であった。示差走査熱量測定により求めた PA-7のガラス転移温度(軟化温度)は約 175℃であり、また、PA-7は PA-1 と同様な溶解性を示した。 さらに、共重合体 PA-7をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト

実施例12 ポリアミド共重合体の合成8

法により丈夫なフィルムを作製することができた。

アルゴン雰囲気下、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.22 g, 0.63 mmol)、3, 5ージアミノベンジルオキシプロピルペンタメチルジシロキサン(1.00 g, 3.14 mmol)、2, 2'ービス(4ーカルボキシフェノキシフェニル)プロパン(1.77 g, 3.77 mmol)をナスフラスコ中で混合し、乾燥Nーメチルピロリジノン(7.50 ml)、ピリジン(0.67 ml)および亜リン酸トリフェニル(2.25 ml)を加えて溶液とした後、その溶液を100℃で24時間攪拌し

た。次に、この反応溶液を室温まで冷却して過剰なメタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PA-8で表されるホスホリルコリン基を有するポリアミド共重合体2.24gを淡褐色粉末として得た。なお、その構造は下記の「H-NMR スペクトルから確認した。

「H-NMRスペクトルのピーク面積比から求めたPA-8の組成比m/nは85/15であった。PA-8の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ2.17×10⁴および2.93×10⁴であった。示差走査熱量測定により求めたPA-8のガラス転移温度(軟化温度)は約150℃であり、また、PA-8はPA-1と同様な溶解性を示した。さらに、共重合体PA-8をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト法により丈夫なフィルムを作製することができた。

10

アルゴン雰囲気下、エチレングリコール (0.28 ml, 4.95 mmol) およびトリエチルアミン (0.5 ml) を三ツロフラスコ中で乾燥Nーメチルピロリジノン(5.0 ml)に溶解させ、その溶液に4, 4'ージフェニルメタンジイソシアナート (1.37 g, 5.50 mmol) を乾燥Nーメチルピロリジノン(5.0 ml)に溶解させた溶液を室温にてゆっくりと滴下し、滴下終了後、その溶液を室温で1時間攪拌した。次に、実施例1に示した製造方法で得られた化合物 (4) (0.20 g, 0.55 mmol) を乾燥Nーメチルピロリジノン(3.0 ml)に溶解させた溶液を加え、その溶液を室温でさらに2時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を過剰なエタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PUUー1で表されるホスホリルコリン基を有するポリ (ウレタンーウレア) 1.34 gを淡褐色粉末として得た。なお、その構造は下記の H-NMR スペクトルから確認した。

 $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm) : 2.95 (s, N-CH<sub>3</sub>), 3.60 (m, -CH<sub>2</sub>), 3.73 (s, -CH<sub>2</sub>-), 4.01 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.29 (s, -CH<sub>2</sub>0-), 6.73 (m, -Ph -), 7.08 (m, -Ph-), 7.13 (m, -Ph-), 7.32 (m, -Ph-), 7.43 (m, -Ph-), 7.88 (m, -Ph-), 9.30 (s, -NH-), 9.62 (s, -NH-).

「H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めたPUU-1のポリウレタンセグメントの平均重合度xは約9であった。PUU-1の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質: ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ3.60×10⁴および1.50×10⁵であった。また、示差走査熱量測定の結果PUU-1のガラス転移温度(軟化温度)は室温から300℃の温度範囲では観測されず300℃以上であると考えられ、よってPUU-1は医療用デバイスに使用するに充分な耐熱性を示した。

また、PUU-1は、N-メチルピロリジノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン系極性溶媒に可溶であり、水、メタノール、エタノール、クロロホルム、アセトン、テトラヒドロフラン、アクリロニトリルに不溶であった。このようなPUU-1の溶解性は、特定の溶媒に可溶なため、コーティングや中空糸化などの材料化のための成型加工を行う際に有利であり、一方で多くの溶媒に不溶なため材料化した後、耐久性に優れたデバイスとなりうる点で有利である。

さらに、共重合体PUU-1をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト法により丈夫なフィルムを作製することができた。

10

15

5

### 実施例14 ポリ (ウレタンーウレア) の合成2

アルゴン雰囲気下、1,4ーブタンジオール(0.30 ml,3.32 mmol)およびトリエチルアミン(0.2 ml)を三ツロフラスコ中で乾燥Nーメチルピロリジノン(5.0 ml)に溶解し、その溶液に4,4'ージフェニルメタンジイソシアナート(1.04 g,4.15 mmol)を乾燥Nーメチルピロリジノン(10 ml)に溶解させた溶液を室温にてゆっくりと滴下し、滴下終了後、その溶液を室温で1時間攪拌した。その後、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.30 g,0.83 mmol)を乾燥Nーメチルピロリジノン(5.0 ml)に溶解させた溶液をゆっくりと

滴下し、滴下終了後、その溶液を室温で2時間撹拌した。反応終了後、反応溶液を過剰なメタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PUU-2で表されるポリウレタン 2.20 g を白色粉末として得た。なお、その構造は下記の「H-NMR スペクトルから確認した。

- $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO- $_{6}$ , ppm) : 1.72 (m, -CH<sub>2</sub>-), 2.09 (s, -CH<sub>2</sub>-), 3.14 (s, N-CH<sub>3</sub>), 3.45 (m, -CH<sub>2</sub>-), 3.78 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.11 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.42 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.93 (m, -CH<sub>2</sub>-), 5.28 (m, -CH<sub>2</sub>-), 6.63 (m, -Ph-), 6.92 (m, -Ph-), 7.09 (m, -Ph-), 7.35 (m, -Ph-), 8.49 (s, -NH-), 9.48 (s, -NH-).

さらに、共重合体PUU-2をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト法により丈夫なフィルムを作製することができた。

20 実施例15 ポリ (ウレタンーウレア) の合成3

10

アルゴン雰囲気下、エチレングリコール(0.44 ml, 7.99 mmol)、4, 4'ージフェニルメタンジイソシアナート(2.62 g, 9.59 mmol)およびジラウリン酸ジブチルスズ(0.2 ml)を三ツロフラスコ中で乾燥Nーメチルピロリジノン(16 ml)に溶解し、その溶液を50℃にて2.5時間攪拌した。次に、その反応溶液にポリエチレングリコール(分子量:1,000、0.80 g, 0.799 mmol)を乾燥Nーメチルピロリジノン(8 ml)に溶解させた溶液を50℃にてゆっくりと滴下し、滴下終了後、その溶液を50℃にて1時間攪拌した。その後、実施例1に示した製造方法で得られた化合物(4)(0.30 g, 0.799 mmol)を乾燥Nーメチルピロリジノン(3 ml)に溶解させた溶液をゆっくりと滴下し、滴下終了後、その溶液を50℃にて18時間撹拌した。反応終了後、反応溶液を過剰なメタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PUU-3で表されるポリウレタン3.25gを白色粉末として得た。なお、その構造は下記の「HーNMRスペクトルから確認した。

15  $^{1}$ H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm) : 3.30 (s, N-CH<sub>3</sub>), 3.60 (m, -CH<sub>2</sub> -), 3.79 (s, -CH<sub>2</sub>-), 4.12 (m, -CH<sub>2</sub>-), 4.30 (s, -CH<sub>2</sub>-), 4.95 (m, -CH<sub>2</sub>-), 6.61 (m, -Ph-), 6.90 (m, -Ph-), 7.06 (d, -Ph-), 7.35 (d, -Ph-), 9.60 (bs, -NH-).

<sup>1</sup>H-NMR スペクトルのピーク面積比から求めたPUU-3中のホスホリルコ 20 リンユニットの含有率は7.3 mol%であった。PUU-3の分子量をジメチルホ ルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物 WO 2004/074298

質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ  $3.66\times10^4$  および  $7.61\times10^4$  であった。示差走査熱量測定の結果、PUU-3 のガラス転移温度(軟化温度)は室温から  $200^{\circ}$  の温度範囲では観測されず、また、PUU-3 は PUU-1 と同様な溶解性を示した。

5 さらに、共重合体PUU-3をジメチルホルムアミドに溶解し、溶媒キャスト法により丈夫なフィルムを作製することができた。

### 試験例 ポリマー薄膜の血液接触試験

実施例 5~1 5で得られたポリマーPA-1、PA-2、PA-3、PA-10 4、PA-5、PA-6、PA-7、PA-8、PUU-1、PUU-2、およびPUU-3をそれぞれ濃度 1.5 重量%となるようにジメチルホルムアミドに溶解させた溶液を作製した。これらの溶液 5 ml に、ポリエチレンテレフタレート(PET) 基板(直径:14 mm、厚さ:0.2 mm)を室温で2時間浸漬し、PET基板表面に各々ポリマー薄膜を形成させた。次に、このポリマー薄膜でコーティングされたPET基板を、リン酸緩衝液(pH=7.4) 2 ml に室温で24時間浸漬した後、リン酸緩衝液を抜き取り、さらにヒトの血液より採取したヒト血小板多血漿 (PRP) 2 ml に 37℃で3時間浸漬した。このような血液接触試験を行ったポリマー薄膜表面を、リン酸緩衝液(pH=7.4)にて3回洗浄後、グルタルアルデヒド水溶液(2.5 重量%)で固定化しさらに蒸留水で3回洗浄20 した後、凍結乾燥を行った。

次に上述の処理を行ったポリマー薄膜の表面に金蒸着を施し、その表面を走 査型電子顕微鏡を用いて観察した。その結果を図1~11に示す。

図から明らかなように、いずれのポリマー薄膜表面においても血小板やタンパク質の吸着はほとんど見られず、これらのポリマーは優れた抗血栓性、すな

WO 2004/074298

5

10

わち血液適合性を示すことがわかった。

比較例1 ホスホリルコリン基を有しないポリアミドの合成および血液接触 試験

<ポリアミドの合成>

アルゴン雰囲気下、4, 4'ージアミノー3, 3'ージメチルジフェニルメタン (1.00 g, 4.42 mmol)およびイソフタル酸クロリド (0.901 g, 4.42 mmol)をナスフラスコ中で混合し、アセトン/ドライアイス浴で約ー80℃に冷却した後、乾燥Nーメチルピロリジノン(8.9 ml)を加え、ゆっくりと室温まで温めながら4時間反応させた。反応終了後、反応溶液を過剰なエタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PAー0で表されるポリアミド1.54 gを白色粉末として得た。なお、その構造は下記の'HーNMRスペクトルから確認した。

<sup>1</sup>H-NMR, δ (400 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>, ppm): 2.21 (6H, s, -CH<sub>3</sub>), 3.90 (2H, s, -CH<sub>2</sub>-), 7.08 (2H, d, J=1.95 Hz, -Ph-), 7.13 (2H, s, -Ph-), 7.28 (2H, d, J=1.95 Hz, -Ph-), 7.63 (1H, t, J=7.08 Hz), 8.14 (2H, d, J=7.08 Hz), 8.55 (1H, s, -Ph-), 9.96 (2H, s, -NH-).

PA-0の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーショ 20 ンクロマトグラフィー (標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数 平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ1.02×10<sup>4</sup>および3.12×10<sup>4</sup>であった。示差走査熱量測定により求めたPA-0のガラス転移温度(軟化温度)は

約190℃であり、また、PA-0はPA-1と同様な溶解性を示した。

### <血液接触試験>

5

15

20

得られたポリマーPA-0を濃度1.5重量%となるようにジメチルホルムアミドに溶解させた溶液5mlに、ポリエチレンテレフタレート(PET)基板(直径:14mm、厚さ:0.2mm)を室温で2時間浸漬し、PET基板表面にポリマー薄膜を形成させた。このポリマー薄膜でコーティングされたPET基板に上記試験例で述べた方法により血液接触試験を施し、ポリマー薄膜表面を走査型電子顕微鏡を用いて観察した。その結果を図12に示す。

図 1 2 から明らかなように、このポリマーPA-0 薄膜表面においては、図  $1\sim8$  に示した $PA-1\sim PA-8$  薄膜表面とは異なり、多くの血小板やタン パク質の吸着が見られることがわかった。

比較例 2 ホスホリルコリン基を有しないポリウレタンの合成と血液接触試験

$$O=C=N \longrightarrow CH_2 \longrightarrow N=C=O + HOCH_2CH_2OH \xrightarrow{N(C_2H_3)_3} \begin{bmatrix} 0 \\ -N \\ -N \end{bmatrix} \longrightarrow CH_2 \longrightarrow N \longrightarrow C-OCH_2CH_2O \end{bmatrix}$$

$$PU-0$$

<ポリウレタンの合成>

アルゴン雰囲気下、エチレングリコール (1.1 ml, 20 mmol) およびトリエチルアミン (0.3 ml) を三ツロフラスコ中で乾燥Nーメチルピロリジノン(20 ml) に溶解し、その溶液に4, 4'ージフェニルメタンジイソシアナート (5.0 g, 20 mmol) を乾燥Nーメチルピロリジノン(20 ml) に溶解させた溶液を室温にてゆっくりと滴下し、滴下終了後、その溶液を室温で2時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を過剰なエタノールに注ぎ込むことによってポリマーを沈殿させ、ろ過後、減圧下で乾燥し、上記式PU-0で表されるポリウレタン5.33 g を白色

10

15

20

粉末として得た。なお、その構造は下記の  $^{1}$ H-NMR スペクトルから確認した。  $^{1}$ H-NMR,  $\delta$  (400 MHz, DMSO- $d_{6}$ , ppm): 3.78 (2H, s, -CH<sub>2</sub>-), 4.29 (4H, s, -CH<sub>2</sub>0-), 7.09 (8H, d, J=7.81 Hz, -Ph-), 7.36 (8H, d, J=8.30 Hz, -Ph-), 9.63 (2H, s, -NH-).

PU-0の分子量をジメチルホルムアミドを溶媒としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(標準物質:ポリスチレン)により測定したところ、数平均分子量および重量平均分子量はそれぞれ5.24×10⁴および8.65×10⁴であった。示差走査熱量測定の結果、PU-0のガラス転移温度(軟化温度)は室温から 300℃の温度範囲では観測されず、また、PU-0はPUU-1と同様な溶解性を示した。

#### <血液接触試験>

得られたポリマーPU-0を濃度1.5重量%となるようにジメチルホルムアミドに溶解させた溶液5mlに、ポリエチレンテレフタレート(PET)基板(直径:14mm、厚さ:0.2mm)を室温で2時間浸漬し、PET基板表面にポリマー薄膜を形成させた。このポリマー薄膜でコーティングされたPET基板に上記試験例で述べた方法により血液接触試験を施し、ポリマー薄膜表面を走査型電子顕微鏡を用いて観察した。その結果を図13に示す。

図13から明らかなように、このポリマーPU-0薄膜表面においては、図9~11に示したPUU-1~PUU-3薄膜表面とは異なり、多くの血小板やタンパク質の吸着が見られることがわかった。

#### 産業上の利用可能性

本発明の重合体は優れた抗血栓性を有し、タンパク質などの生体成分の吸着性が低い生体適合性材料であるため、人工血管などの人工臓器や各種医療用デ

バイスの分野に有用である。

#### 請 求 の 範 囲

1. 下記一般式(I)で示される、ホスホリルコリン基を有する化合物:

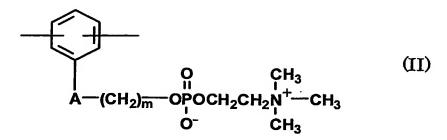
$$X^{1} \longrightarrow A - (CH_{2})_{\overline{m}} - OPOCH_{2}CH_{2}N^{+} - CH_{3}$$

$$X^{2} \longrightarrow CH_{3}$$

$$O^{-} CH_{3}$$

$$(I)$$

- 式中、 $X^1$ および $X^2$ はともに、Tミノ基であるかまたは $-COOR^1$ で示される基を表し、 $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表し、Aは単結合、-0-、-COO-、-OOC-、-CONH-、-NH-、-NH-、-NH-、 $-NR^2$ -、 $-CH_2O$ -から選ばれるいずれかの結合を表し、 $R^2$ は炭素数 1 ~ 6 のTルキル基を表し、mは 1 ~ 1 2 0 整数を表す。
- 10 2. 前記X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>がともにアミノ基であることを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載のホスホリルコリン基を有する化合物。
  - 3. 前記X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>がともに、一COOR<sup>1</sup>で示される基であり、かつ、R<sup>1</sup>はともに水素原子であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のホスホリルコリン基を有する化合物。
- 15 4. 前記X¹およびX²がともに、-COOR¹で示される基であり、かつ、R¹は同一でも異なってもよく、炭素数1~6のアルキル基、置換もしくは無置換のアリールメチル基、環状エーテル残基、アルキルシリル基またはアルキルフェニルシリル基のいずれかであることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のホスホリルコリン基を有する化合物。
- 20 5. 下記一般式(II)で示される、ホスホリルコリン基を有する繰り返し 単位を少なくとも1モル%の量で含有し、数平均分子量が1,000以上である重 合体;



式中、Aは単結合、-0-、-C00-、-00C-、-C0NH-、-NH-、-NHC0 - 、 $-NR^2-$ 、 $-CH_20-$ から選ばれるいずれかの結合を表し、 $R^2$ は炭素数  $1\sim$  6のアルキル基を表し、mは  $1\sim 1$  2 の整数を表す。

- 5 6. 前記重合体が、その主鎖骨格にアミド結合、エステル結合、ウレタン 結合、ウレア結合、イミド結合から選ばれる少なくとも1種を有することを特 徴とする特許請求の範囲請求項5に記載の重合体。
- 7. 下記一般式(I)で示される、ホスホリルコリン基を有する化合物と、 他の重合性モノマーとを、重縮合あるいは重付加反応させることを特徴とする 10 特許請求の範囲請求項5に記載された重合体の製造方法:

$$X^{1} \longrightarrow A - (CH_{2})_{\overline{m}} - OPOCH_{2}CH_{2}N^{+} - CH_{3}$$

$$CH_{2} \longrightarrow O^{-} \qquad CH_{3}$$

$$CH_{3} \longrightarrow O^{-} \qquad CH_{3}$$

$$CH_{3} \longrightarrow O^{-} \qquad CH_{3}$$

$$CH_{3} \longrightarrow O^{-} \qquad CH_{3}$$

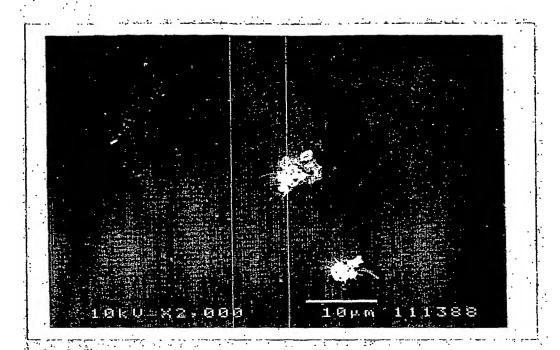
式中、 $X^1$ および $X^2$ はともに、Tミノ基であるかまたは $-COOR^1$ で示される基を表し、 $R^1$ は同一でも異なってもよく水素原子またはカルボキシル基の保護基を表し、Aは単結合、-Oー、-COOー、-OOCー、-CONHー、-NHー、-NHCOー、 $-NR^2$ ー、 $-CH_2O$ ーから選ばれるいずれかの結合を表し、 $R^2$ は炭素数 1~6のTルキル基を表し、mは 1~ 1 2 0 整数を表す。

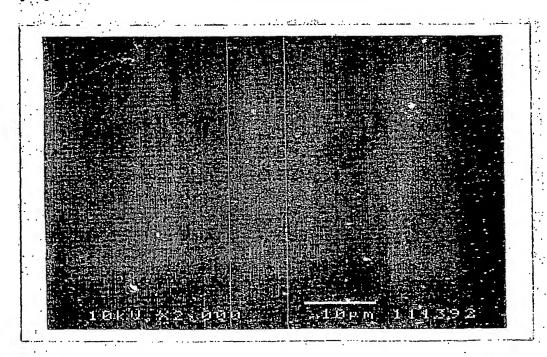
8. 前記他の重合性モノマーが、ジカルボン酸、ジカルボン酸誘導体、テトラカルボン酸二無水物、ジイソシアナート化合物、ジアミン化合物、ジオール化合物から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする特許請求の範囲

第7項に記載の重合体の製造方法。

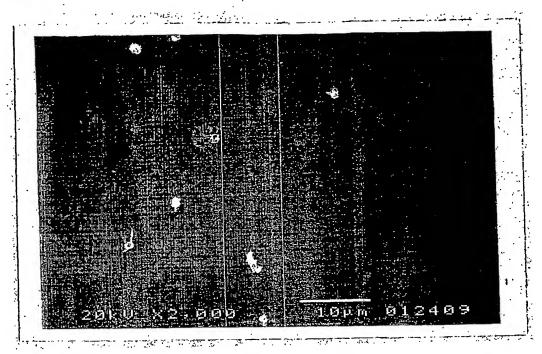


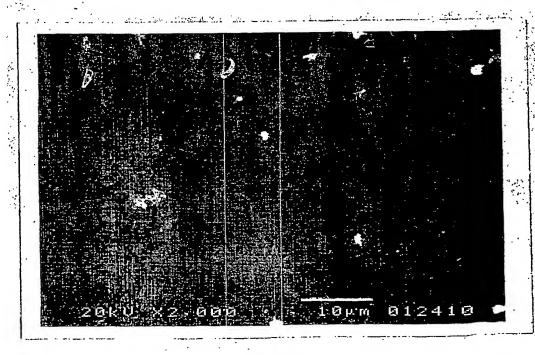




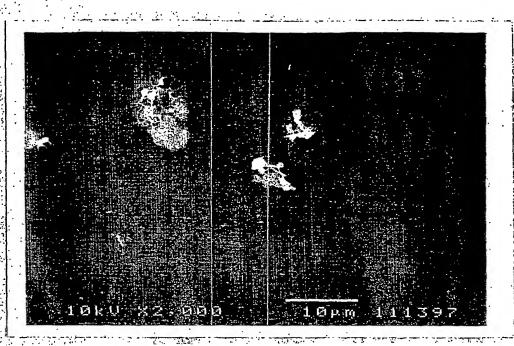














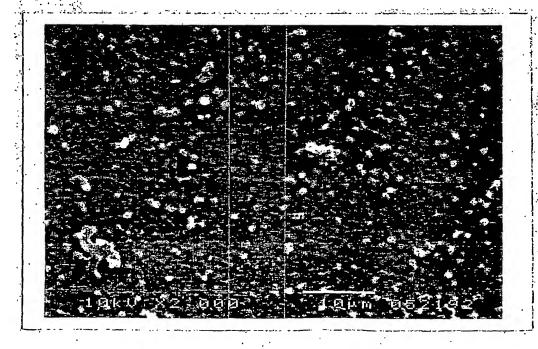
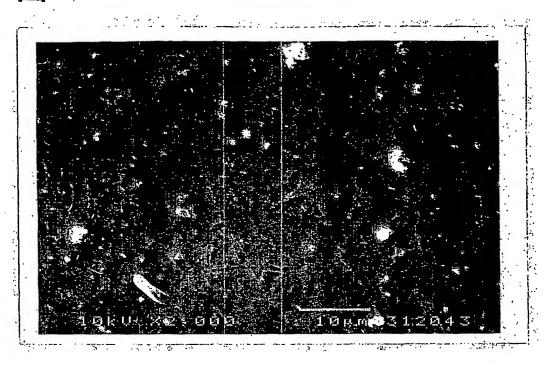
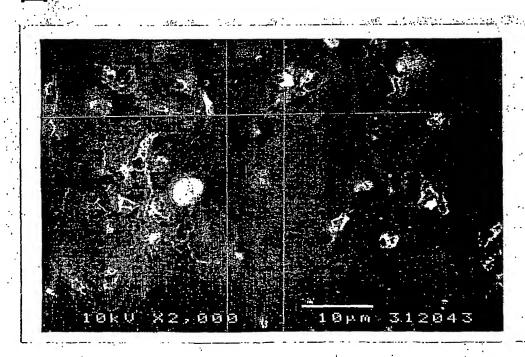


図 7







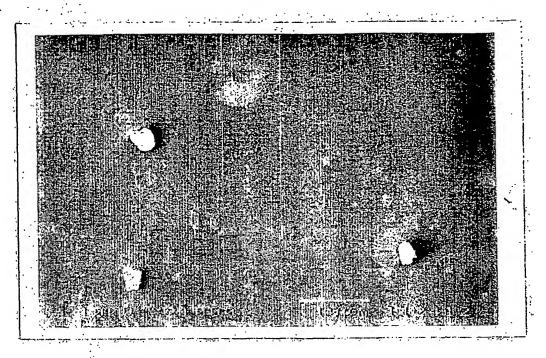


図10

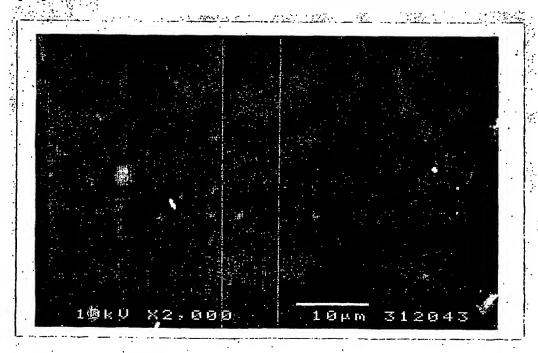
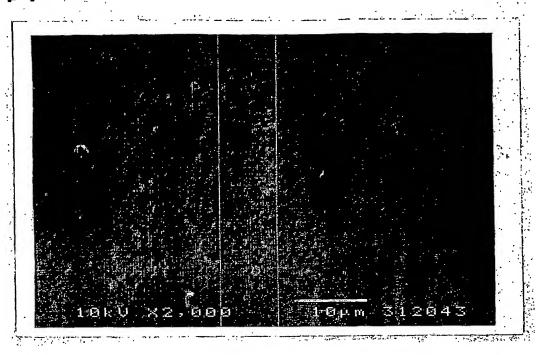
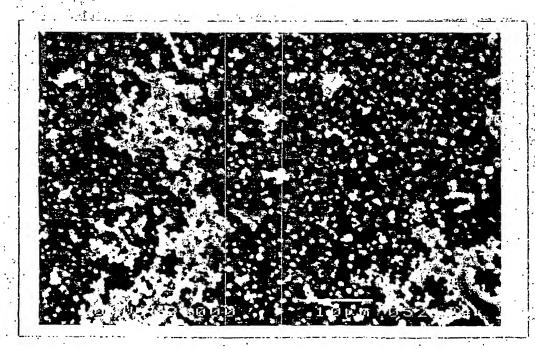
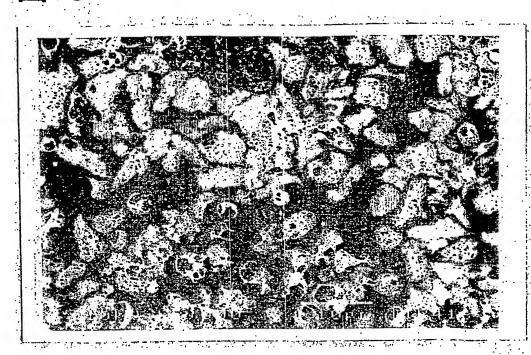


図11







## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/001794

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FC1/UF2	331,111111		
A. CLASSIFIC Int.Cl <sup>7</sup>	ATION OF SUBJECT MATTER C07F9/09, C08G69/42, 18/32, 63	3/692, 73/10			
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum docum Int.C1 <sup>7</sup>	nentation searched (classification system followed by classification syste	sification symbols) 3/692, 73/10	•		
Documentation s	searched other than minimum documentation to the exten	t that such documents are included in the	fields searched		
Electronic data b	pase consulted during the international search (name of date), REGISTRY (STN)	ata base and, where practicable, search ter	ms used)		
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A ·	EP 574355 A1 (SANDOZ LTD.), 15 December, 1993 (15.12.93), & JP 6-73077 A & US	5516767 A	1-8		
A	EP 767212 A1 (Japan Science a Corp.), 09 April, 1997 (09.04.97), & JP 8-333421 A & US	and Technology 6204324 Bl	1-8		
			·		
Further de	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "T"  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier application or patent but published on or after the international "X"		date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention			
filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination			
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		being obvious to a person skilled in th  "&" document member of the same patent	family		
Date of the actual completion of the international search 07 April, 2004 (07.04.04)		Date of mailing of the international sea 27 April, 2004 (27	. 04 . 04)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.  Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					

•	国際調査報	国際出願番号 17 17 1 1 2 1	004/001/94	
	Jの属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. 7 C07F9/09, C08G69/42, 18/32, 63/692,	73/10		
調査を行っ	Eを行った分野 った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. 7 C07F9/09, C08G69/42, 18/32, 63/692,	73/10		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)				
CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)				
C.   関連     引用文献のカテゴリー		: きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	EP 574355 A1 (SANDOZ LTD.) 1993. 12. 15 & JP 6-73077 A & US 55	4355 A1 (SANDOZ LTD.) 12.15 & JP 6-73077 A & US 5516767 A		
A	EP 767212 A1(Japan Science and T 1997.04.09 & JP 8-333421 A & US 6	echnology Corporation) 204324 B1	1-8	
C欄@		□ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 07.04.2004		国際調査報告の発送日 27.4.2004		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限のある職員) 本堂裕司	4H 9049	
	東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-110	1 内線 3443	